This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representation of The original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

First Hit

Generate Collection Print

L2: Entry 5 of 5

File: DWPI

May 21, 1991

DERWENT-ACC-NO: 1991-202635

DERWENT-WEEK: 199128

COPYRIGHT 2003 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Optical card prodn. with improved abrasion resistance etc. - by applying radiation-setting resin contg. surface-slipping agent to transparent substrate, irradiating with UV ray to form hard-coat layer

PRIORITY-DATA: 1989JP-0255754 (September 30, 1989)

Search Selected Search ALL Clear

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES

MAIN-IPC

JP 03119531 A

May 21, 1991

000

INT-CL (IPC): G11B 7/24

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 03119531A

BASIC-ABSTRACT:

Optical card comprises backcoated substrate and photorecording layer and transparent transparent substrate formed on backcoated substrate in order. Radiation-setting resin eg uv or electron beam- setting resin, contg surface-slipping agent is applied applied to transparent substrate subjected to heat treatment then irradiated with radial rays, eg uv rays or electron beams, to form hard coat layer. Pref the resin is made of mixt of oligoester- and urethane-acrylate with acryloyl gps, respectively. Surface-slipping agent is hydrocarbon gp-, fatty acid gp- or fatty acid amide gp- lubricant etc.

 ${\tt USE/ADVANTAGE\ -\ For\ optical\ card\ abrasion\ resistance,\ the\ mechanical\ strength\ and\ optical\ characteristics\ can\ be\ improved.}$

® 日本 国 特 許 庁 (JP) ⑩ 特 許 出 願 公 開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-119531

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)5月21日

G 11 B 7/24

8120-5D В

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全5頁)

69発明の名称 光カードの製造方法

> ②特 願 平1-255754

220出 願 平1(1989)9月30日

@発 明 者 @発 明 者 克典

東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版印刷株式会社内

岡 野 滋 東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版印刷株式会社内 勿出 願 人 凸版印刷株式会社 東京都台東区台東1丁目5番1号

明細數

1.発明の名称

光カードの製造方法

2. 特許請求の範囲

1) 裏打ち基板上に、少なくとも光記録層、透明 基板が順次積層されてなる光カードに於て、前記 透明基材上に、表面スリップ剤を含有する紫外線 硬化型または電子線硬化型樹脂等の放射線硬化型 樹脂を堕工し、加熱処理をした後、紫外線または 電子線等の放射線を照射することによりハードコ 一ト暦を付与することを特徴とする光カードの製 造方法。

2)前記表面スリップ削が、炭化水素系、脂肪酸 系、脂肪酸アミド系、エステル系、アルコール系、 金属石けん系、シリコーン系、フッ素系、および 混合系の滑削であることを特徴とする請求項」記 載の光カードの製造方法。

3) 前記放射線硬化型樹脂が、少なくともアクリ ロイル基を二つ以上有するオリゴエステルアクリ

レート及びウレタンアクリレートの混合系から成 ることを特徴とする請求項!記載の光カードの磐 造方法。

3.発明の詳細な説明

<産業上の利用分野>

本発明は、読みだし専用の光カード及び、追加 掛き込み可能な光カード及び、記録消去可能な光 カードの製造方法に関する。

<従来の技術>

近年磁気カードは、銀行や信販等の金融機関の 商取引に於いて、安全性、信頼性、利便性、及び 利用者の携帯性からキャッシュカード、クレジッ トカード等として大量に発行、利用されるに至っ ている。また、磁気カードの他の利用分野として 個人の識別証としてもやはり上記のような理由か ら企業や学校で、広く採用されている。この様に すでに社会生活に深く漫透している磁気カードで はあるが、その応用分野が広がるにつれて、それ を発行する側及び利用する側それぞれの立場から、 カードに対するより高い機能の付加が、求められ

るようになってきた。

その主な要求は、現行の磁気カード媒体中に保持することのできる情報量が少ないということに起因するものである。もちろんここでいう記録情報量の不足は、本来的に必要な主たる情報だけでなく、その主たる情報を保護するために概能する 冗長的な情報の記録という意味に於いても不足しているといえる。

この様な経緯からより記憶彩質の大きなカード 媒体として、ICカードや光カードが提案される に至った。特に後者は、膨大な記憶容量を有し、 個人情報の記憶媒体としては最も効果が高れている。光カードとして現在提案されてい るものとしては、読みだし専用の光カード、追加 書き込み可能な光カード及び記録消去可能は消力 一ドがあるが、記録消去可能な光カードは前か 一ドがあるが、記録消去可能な光カードは前か 一と比べるとまだその例は具体化されていない。 しかしながらどれもカード基材の一部に光学記録 部を設けている。

- 3 -

第二層と積層される顕打ち層がある。この裏打ち 層は光学記録層の保護並びに支持体を兼ねるもの であり、一般には先の透明基材層と同一のポリカ ーポネート樹脂、アクリル樹脂、ウレタン樹脂、 エポキシ樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリオレフ ィン樹脂、スチレンポリカーボネートプレンド樹 脂等が用いられる。この様に光カードは、概ね支 持体である透明基材と透明または不透明基材であ る裏打ち基材により光学記録材を中にサンドした 構造になっている。従って、透明茶材として用い られるポリカーポネート樹脂、アクリル樹脂、ウ レタン樹脂、エポキシ樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、 ポリオレフィン樹脂、スチレンポリカーボネート ブレンド樹脂等の耐擦傷性が光カードの信頼性に 極めて大きな影響を及ぼす。従来の上記透明技材 は多少にかかわらず耐擦傷性が不十分であり、光 カードとして実用する場合の信頼性に問題を残し ている。本発明はこの様な問題を解決するための ものである。

即ち、本発明は前述の問題点に基ずき、透明基

<発明が解決しようとしている課題>

従来の光カードに於いてその基本構成は、光カードの特性上少なくとも次の三つの層から成る。

第一は表面層並びに支持体を兼ねる透明器材勝であり、配録再生に使用する光海の被長域で透過率が高く、且つ後工程に於て変形、劣化等を生じることなく、また機械的強度、光学的特性を満たすものであれば特に限定されるものではなく、一般にはポリカーボネート樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、スチレンポリカーボネートブレンド樹脂等が用いられる。

第二は前記透明基材層に設けられる光学記録層であり、テルル、ピスマス、アルミニウム等の低酸点金属およびその合金、酸いはアントラキノン系、ナフトキノン系、トリフェニルメタン系、カルボシアニン系、メロシアニン系、キサンテン系、アゾ系、アジン系、チアジン系、オキサジン系、フクロシアニン系等有機色素で一般に形成される。

更に第三層として、接着剤を介して先の第一、

- 4 -

材の耐擦傷性を十分に向上させ 機械的強度及び 光学特性に頼めて優れた光カードを提供すること を目的とする。

<課題を解決するための手段>

前記目的を達成するために本発明は、取打ち茶板上に、少なくとも光記録層、透明基板が順次積層されてなる光カードに於て、該透明茶板の耐擦像性を極めて向上させることに関するものである。

光カードを提供する製造方法に関す。

更に具体的には、少なくとも表面スリップ網を
0.1~5%含有する接紫外線硬化型または電子 線硬化型樹脂等の放射線硬化型樹脂で、好ましくは、少なくともアクリロイル落を二つ以上有する ウレタンアクリレート樹脂、エボキシアクリレー ト樹脂、アクリレート樹脂及びオリゴエステルア クリレート樹脂等であり、特に好ましくは少なく ともウレタンアクリレート樹脂及びオリゴエステルアクリレート樹脂の混合系より成るものがよい。

表面スリップ網として、炭化水業系、脂肪酸不ミド系、エステル系、アルコール系、金属石けん系、シリコーン系、フッ素系、および混合系の滑剤からえらんだものであり、炭化水業系滑剤としては、流動バラフィン、天然パラフィン、個別イクロツックス、合成パラフィン、低分子は、マイクロツックス、合成パラフィン、低分子ボン、地などがあげられる。脂肪酸系滑剤としては、C・・のラウリン酸以上の炭素数のものが使用可能であり、C・・(ミリスチン酸)、C・・(バルミチン

- 7 ..

肪酸のアルカリ金属塩以外の金属塩類が使用でき、高級脂肪酸としては該脂肪酸系滑剤としてあげた
脂肪酸が適用され、金属塩としてはカドミウム、
がリウム、カルシウム、ストロンチウム、等があげられる。シリコーン派、およびフッ紫系滑剤としては、シリコーン樹脂、シリコーンオイル、フッ紫樹脂等があげられる。混合系滑剤としては、、炭化水素系、脂肪酸系、脂肪酸アミド系、エステル系、アルコール系、金属石けん系、シリコーン系、およびフッ素系滑剤のなかからの数傾類の滑剤からなる混合滑剤があげられる。

<作用>

本発明によれば、 原打ち張板上に、 少なくとも 光記録層、 透明基板が順次積所されてなる光カードに於て、 該透明基板上に少なくとも表面スリップ剤を 0 . 1~5%含有する 紫外線硬化型または 電子線硬化型樹脂等の放射線硬化型樹脂を、 塗工 後加熱処理した後、 紫外線または電子線等の放射 線の脳射によりハードコート層として施すことに

酸)、С. . (ステアリン酸)、С. . (アラキジン 酸)、С:(ベヘニン酸)等があげられる。脂肪 酸アミド系滑削としては、カプロン酸アミド、カ プリル酸アミド、カブリン酸アミド、ラウリン酸 アミド、ミリスチン酸アミド、パルミチン酸アミ ド、ステアリン酸アミド、アラキジン酸アミド、 ベヘン酸アミド、パルミトレイン酸アミド、オレ イン酸アミド、エイコセン酸アミド、エルシン酸 アミド、エライジン酸アミド、トランス-11-エイ コセン酸アミド、トランス-13-ドコセン酸アミド、 リノール酸アミド、リノレン酸アミド、リシノー ル酸アミド、等の第1級アミドおよびそれらのN - 置換アミド (N.N'-メチレンピスアミド、N.N' · -エチレンピスアミド) などがあげられる。エス テル系滑削としては、脂肪酸の低級アルコールエ ステル、脂肪酸の多価アルコールエステル、脂肪 酸ポリグリコールエステルなどがあげられる。ア ルコール系滑剤としては、脂肪アルコール、多価 アルコール、ポリグリコール、ポリグリセロール などがあげられる。金属石けん系滑削は、高級脂

- 8 -

より、耐機構性、耐汚染性、可とう性、経済性及 び生産性に極めて優れた光カードの製造ができる。

<実施例>

(実施例-1)

以下本発明の実施例を図面に基ずいて詳細に説明する。

① 厚さ0.4mm で100mm × 80mm サイズの溶融押し出し成形ポリカーボネート基板の片面に、下記組成(a) より成る塗工剤を、スピンコーターにて、乾燥硬化後の膜厚が2~3μmになるように塗工してハードコート層(5) を得た。

(以下余白)

組成(a)

9レ9ン799レート(根上工業物社製:7-トレジン UN-730HC) 30部

t951.29.67.99b-F(東語合成化学工業飼社製

:70=ックス M-8030) 70 88

3-メタクサロキップロピルグメトキシメチルシラン(東芝クリコーン明社製)

2 🕮

at 102 å8

②次に①で得られた第工体を、クリーンオーブン60でで10分間加熱処理した。

③次に②で得られた第工体を、電子線照射装置 (目新ハイボルテージ翻社製: キュアトロン) を用いて、 吸収線量3.0Mradの条件で硬化させた。

④次にこのハードコート級 (5)を有するポリカーボネート 基板の未墜工面に、 紫外線硬化型樹脂を壊布し、溝ピッチ 1 2 μm、 溝幅 2.5 μm、 溝幅 2.5 μm、 溝 で 0.2 μmの 窓内溝を成形した厚さ0.3 mmの ニッケルスタンパ板を押しあて、ポリカーボネート

- 1 1 -

(実施例-2)

①厚さ0.4mm で100mm × 80mm サイズの溶機押し出し成形ポリカーボネート基板の片面に、下記組成(b) より成る禁工剤を、スピンコーターにて、乾燥硬化後の膜厚が2~3μmになるように禁工してハードコート層(5)を得た。

組成(b)

タレタンアクタレート (根上工薬酵社製: 7-ドレダンUN 730HC) 30部

オサコエスタルアクリレート (東亜合成化学工業瞬社製:70ニックス M-8030) 70部

78も6エーデルサン 酸エステル (川研ファイングミカル明社製:I.TP-2)

2部

ダロキュアー 1173 (メホケ 社製)

5 🕸

åt 107 8K

②次に①で得られた筆工体を、クリーンオーブン60℃で!0分間加熱処理した。

③②で得られた塗工体を、紫外線照射装置(749

基板側から繋外線を照射し、樹脂を硬化させることにより透明基板 (1)を作製した。

⑤次に③で得た透明落板(1)の案内溝面側に、 Teを300 人の厚さで抵抗加熱法により蓋着して、 光記録層(2)を形成した。

⑨この光記録暦(2)上にエポキシ系接着剤(3) (チバガイギー社製、アラルダイト)を介して0. 3 mm の厚さで100 cm × 80 mm サイズの硬質白色 P VC(4)を接着し、硬化後カードサイズ 85.5 mm × 54 mm に打ち抜き光カードを得た。

⑦以上のようにして得られた光カードを半導体レーザ (8mm,10kHz)で記録したところ良好な記録がなされ、更に0.6mm の半導体レーザにて再生処理したところ良好な信号が得られ、耐衝撃性や耐折り曲げ性等の機械的強度もカード使用に十分耐えられるものであった。

(以下余白)

- 12 -

ラフィックス爾社製: メタルカライトランナ 120 H/cm)を用いて 約 400mJのエネルギーを照射して硬化を終了した。

②次にこのハードコート圏(5)を有するポリカーボネート 落板の未譲工而に、 紫外線硬化型 樹脂を繁布し、溝ピッチ 12 μm、 満幅 2.5μm、 溝深さ 0.2μmの案内溝を成形した厚さ0.3 ■■のニッケルスタンパ板を押しあて、ポリカーボネート 基板側から紫外線を照射し、樹脂を硬化させることにより透明技板(1)を作製した。

⑤次に④で得た透明基板(1) の案内溝面側に、Teを300 人の厚さで抵抗加熱法により蒸着して、光記録層(2) を形成した。

③この光記録層(2) 上にエボキシ系接着剤(3)
 (チバガイギー社製、アラルダイト) を介して0.
 3 mmの厚さで100 mm× 80 mmサイズの硬質白色 P
 VC(4) を接着し、硬化後カードサイズ 85.5 mm×
 54 mm に打ち抜き、光カードを得た。

の以上のようにして得られた光カードを半導体 レーザ (8mH,10KHz)で記録したところ良好な記録 がなされ、更に0.6mH の半導体レーザにて再生処

- 1 3 -

理したところ良好な 信号が得られ、耐街整性や耐折り曲げ性等の機械的強度もカード使用に十分耐えられるものであった。

<比較例-1>

①組成(a) より成る第工剤を終工して、加熱処理をしないでハードコート層(5) を得たほかは、実施研-1と同様にして光カードを得た。

< 比較例 - 2 >

① 組成(b) より成る寮工剤を輸工して、加熱処、理をしないでハードコート層(5) を得たほかは、実施例-2と同様にして光カードを得た。

< 効果 >

実施例-1、実施例-2、比較例-1、及び 比較例-2にて得られた光カードを半導体レーザ (8mH,10kHx)で記録した後、それぞれのハードコート面を、学振型染色物際接緊率度試験機(大栄科学精機製作所社製)を用いて、加重100gの条件下にて、#1500 の紙ヤスリで1 同擦った。そのそれぞれの光カードを0.6 mHの半導体レーザーにてエラーレートを測定したところ表-1 の結果を得

- 1 5 -

大断面図である。

- (1) 透明基板
- (2) 光記録層
- (3) 接着層
- (4) カード基板 (異うち層)
- (5) ハードコート層

特 許 出 願 人 凸 版 印 阅 株 式 会 社 代 表 者 给 木 和 夫 た.

表 - 1

光カード	エラーレート
実施例 1	1 0 -4
実施例-2	1 0 -4
上較例 - 1	1 0 - 3
比較例 - 2	1 0 - 3

上記結果のごとく実施例 - 1 及び実施例 - 2、即ち本発明によれば極めて耐密傷性の良好な光カードが得られる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明にて得られる光カードの部分拡

- 16 -

(5)
(1)
(2)
(3)
 •
(4)

第 1 図